Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10~123538 (43)Date of publication of application: 15.05.1998

(51)Int Cl 602F 1/1339

(21)Application number: 08-279731 (71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing: 22.10.1996 (72)Inventor: MATSUKAWA HIDEKI

SHINSENJI SATORU YAMADA SATOSHI

(54) PRODUCTION FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the

manufacturing method of a liquid crystal display element capable of manufacturing a liquid crystal display element having excellent display quality while using ultraviolet curing resin as sealing material.

SOLUTION: Vacant cells are formed by preparing two sheets of substrates 11, 12 on whose surfaces oriented films are formed and in which rubbing processings are applied on the oriented films and by sticking them while coating a sealing material 13 made of ultraviolet curing resin on the oriented film of the substrate of one side and coating and fixing spacers on the oriented film of the substrate of other side. Next, the sealing material 13 is cured by projecting ultraviolet rays 20 condensed to be parallel rays of light only toward the sealing material 13 from the outer side of the glass substrate 12. Then, after liquid crystal material is spreaded on the whole surfaces of all vacant cells by providing a pool in which the vacant cells in which the sealing material is cured



and the liquid crystal material are piled up in a vacuum bath and by sucking up the liquid crystal material into he vacant cells by a capillary action with a vacuum injection method, the cells are sealed by coating agent on injecting ports to be made a finished panel.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-123538 (43)公開日 平成10年(1998) 5月15日

(51) Int.Cl.⁶ G 0 2 F 1/1339 機別記号

FI G02F 1/1339

505

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

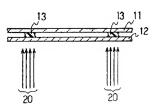
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(21)出籍番号	特額平8-279731	(71) 出職人	000005821 松下爾器產業株式会社
(22)出資日	平成8年(1996)10月22日		大阪府門真市大字門真1006番地
Company of	-1 W 0 -1-(1000) 10/1 PD M	(72) 発明者	松川秀樹
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(72)発明者	条泉寺 哲
		6 6 7 8 8 8 8 8 8	大阪府門真市大字門裏1006番地 松下載器 産業株式会社内
		(72)発明者	diff Bk
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 產業株式会社内
		(74)代理人	弁理士 独内 竞幸 (外2名)
		1	

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子の製造方法

(57)【夢約】

【課題】 シール材として紫外線硬化型樹脂を使用しつ つ、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することができる液晶表示素子の製造方法を提供する。

【解決手段】 表面に配向版を形成し、この配向膜にラ ビング処理を施した2枚のガラス基板11、12を用意 し、一方の基板の配向展上に影外機模化型機能からなる シール材13を整布し、他力の基板の配向膜上に図示し ないスペーサを数布して関新し、これらを貼り合わせて 空セルを形成する。次に、平行天に集光された環外板2 0をガラス基板12の外側からシール材13のみに向け で照射してシール材13を硬化させる。次にシール材13の硬化が行われた空セルと液晶材料を運かたプールを 裏空槽中に設置し、真空注入法により空セル内に液晶材料 料を毛棚密閉象によって吸い上げ、空セルの金面に流晶 材料が広がった後、注入口に封口剤を塗布してセルを封 料料が広がった後、注入口に封口剤を塗布してセルを封 以、完成パネルとする。



- 10 液晶表示素子
- 11, 12 ガラス基板
- 13 シール材
- 20 平行光に集光された紫外線

1

【特許請求の範囲】

[請求項・1] 表面に配向膜を有する2 牧の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に常外線硬化型のルオルか一方の基板の配向膜上に常外線硬化型のシール 材を密布する工程と、前記と牧の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜が出向する工程と、前記と牧の透明基板を互いの配向膜が相向するよいに前記シール材を介して貼り合わせる工程と、前記シール材を受けたりに対応2 牧の透明基底側にあるシール材のみに常外線を照射して前記シール材を硬化させる工程とを含む原温表表示素子の製造方法。

【請求項2】 シール材の硬化工程後、貼り合わされた 2 枚の透明基板のギャップ内に液晶材料を注入する工程 を含む額求項1に記載の液品表示素子の製造方法。

【誘来項3】 2 校の透明基板を貼り合わせる工程前 に、前記2 校の透明基板のいずれか一方の基板の配向模 上に液晶材料を滴下する工程を含む請求項1に配載の液 晶表示素子の製造方法。

【請求項 4】 シール村の提供工程が、光学手段によって 第 ※ 1した紫外線を 2 秋の透明基板のいずれか一方また は双方の基板の外側から前記 2 秋の透明基板側にあるシ ール村へ向けて照射して前記シール村を硬化させる工程 である請求項 1~3のいずれかに記載の液晶表示素子の 製造方法。

【請求項5】 シール材の硬化工程が、シール材の流布 パターンに対応した開ロパターンを有する紫外線遮光節 材を通過させることにより得られた紫外線のパターン光 を、貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方また は双方の基板の供飲から前22 な他の張列基板間にある前 配シール材へ向けて照射して前配シール材を硬化させる 工程である謝末項1~3のいずれかに記載の液晶表示未 子の影曲方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の懲する技術分野】本発明はパーソナルコンピュ …タやワードプロセッサなどの○A機器、ハンディ総末 機器、及び携帯型情報通信機器などに使用される液晶表 示素子の製造方法に関するものである。

[0002]

 空槽41中をある一定の真空度にする。次に、空セル4 0の一方の注入日43をブール45に潜した後、意空機 41内の圧力を大気圧に戻すことによって空セル40内 に液晶42を毛細管現象によって吸い上げる。そして、 空セル40の全面に液晶が広がると注入口43に針口剤 を塗布してセルを封じる。なお、空セル40の接着剤 (シール材) としては一般的に物硬化型樹脂または紫外 総硬化型樹脂が用いられ、塗布後に碳化処理を行ってい る。以上が真空注入法を用いた液晶表示素子の製造工程 であるが、かかる液晶表示素子の製造工程では液晶42 の注入作業に長時間を要するという欠点がある。特に、 空セル40のサイズが大きい程、変空機41内の圧力と 空セル40内の圧力を隠じにするのに時間を要する。近 年、液晶表示集子の応答速度を進めるために、セルギャ ップ(2枚のガラス基板44間のギャップ(関隔))を 従来の6~7μmから3~4μmに狭める検討が行われ ており、セルギャップを除くすればするほど、寒セル4 O内の圧力を一定にするのに要する時間や毛細管現象に よって液晶を引き上げるのに要する時間が長くなる。こ のため、従来の数倍の作業時間が必要になっている。そ こで、このような液晶の注入作業の長時間化を解消でき る方法として関11に示す油下工法が提案されている。 【0003】この添下工法は以下の工程からなる。先 ず、配向膜を形成し、この配向線に必要に応じてラビン グ処理を施した2枚のガラス基板50,51を用意し、 一方のガラス基板51に貼り合わせのためのシール材5 4 をスクリーン印刷やディスペンサーなどでパターン形 成し、夢に適正量の液晶52を添下する。また、他方の 基板50にスペーサ55を数布して、園蓋させる。ここ で、シール材54としては硬化型樹脂が使用される。次 に、両ガラス基板50.51を真空槽53中に配置し、 橋内が最適な真空度に達したら、薬ガラス基板50.5 1を貼り合わせる。そして、シール材54を硬化してセ ルギャップ(貼り合わせられたガラス基板50.51開 のギャップ) 内の液晶表示素子の表示領域となる領域を 完全に封止する。そして、最後に、両ガラス基板50. 51の液晶表示素子となる部分を残して、面ガラス蒸板 50.51を栽断する。図11では、一個の素子領域 (液晶表示素子となる部分) しか示していないが、大面 積の基板に複数の素子領域(液晶表示素子となる部分) を形成し、ガラス基板の裁断によって循々の素子領域 (液晶表示率子となる部分) を分断して、複数の季子を 一括的に得ることも可能である。このような滴下工法で は、セル内へ液晶を配置させるために長時間を悪しない ので、液晶表示素子を短時間で完成させることができ る。また、製造すべき液晶表示素子のサイズが大きくて も、また、セルギャップが狭くても、液晶素示素子を築 成させるに要する時間が全く変わらないという利点があ る。また、真空注入法のようなパッチ処理ではなく、イ ンラインで連続的に処理でき、しかも、複数の素子を一

括的に製造することができ、製造コストを削減できると いうメリットもある。なお、前部シール材5 4 としてよ 破壊化型貨幣よりも紫外積を配型貨幣を使用するのが好 適である。これは、熱硬化型樹脂の場合、その硬化処理 時に一旦樹脂が較化〔溶點〕し、この軟化〔溶離〕状態 の根据が液晶に灌入して液晶の特性を劣化させるためで ある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記いずれ の製法 (真空注入法、滴下工法) においても、シール材 として紫外線硬化型樹脂が使用されている(特に、滴下 工法においては紫外線硬化型樹脂が好適に使用されてい る)。ところが、かかる紫外鏡鏈化型樹脂を硬化するた めのセルへの紫外線の照射工程において、この紫外線が 少なからずセル内に悪影響を与えてしまう。一般的にセ ル内の配向膜に強い紫外線が開射されると、照射された 部分の特性が変化して、セル内の海県材料 (液晶分子) とのプレチルト角が変化することとなり、液晶材料(液 品分子) 配向状態が不安定になる。また、源下工法の場 合は、紫外線の照射時にセル内に液晶材料が存在してい るので液晶材料にも紫外線が照射され、液晶材料の抵抗 値変化や成分の分解が起こって正常な要乗特件が得られ なくなる。このような紫外線の照射を受けた液晶表示素 子を債額性試験にかけると、その多くは電流値や光学特 性が萎しく劣化したものになる。また、最近の配向膜に は機械的なラビング処理ではなく、方向性を持った紫外 線を照射することによって配向がなされる光配向線があ り、この光配向隣に紫外線が照射されると、光配向瞭が **萬配向して異常配向を起こすことがある。近年、液晶材** 料には紫外線に対して耐性の強いもの(特性変化しにく もの〉も多くなっってきているが十分ではなく、また、 エンドユーザーからの表示品位の向上に対する要求は益 々職くなってきており、シール材(紫外線硬化型樹脂) の硬化に終し、液晶材料や配向膜への紫外線の照射によ る悪影響を抑制する方法が求められている。

[0005] この発明は前記のような課題に鑑みてなされたものであり、シール材として素外線硬化聚樹脂を使用しつつ、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することができる液晶表示素子の製造方法を提供することを目的とする。

[0006]

(理鑑を解決するための手段) 頼起目的を達成するため に、本発明の液温表示素子の製造方法は、表面に配向膜 を有する2 枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜 上に崇外級硬化型のシール材を塗布する工程と、 新記 2 状の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に22 材を放布して固着する工程と、 前記 2 枚の透明基板を 互いの配向膜が対向するように前記シール材を介して貼 り合わせる工程と、 前記貼り合わたれた 2 枚の透明基板 のいずれか一方または双方の金板の外板から透明基板 のいずれか一方または双方の金板の外板から透明基板 のいずれか一方または双方の金板の外板から透明基板 記2枚の透明基板間にあるシール材のみに素外線を照射 して前記シール材を硬化させる工程とを含む。このよう な本発明の液晶表示素子の製造方法では、シール材の硬 化工程において、セル内(貼り合わされた2枚の透明基 板内)の液晶表示素子の表示領域になるべき領域にある 配向膜には実質的に紫外線が照射されないため、配向簇 の配向性が所定の配向性に維持される。また、光配向線 を用いた場合には、光配向隊の再配向による異常配向が 防止される。従って、前記シール材の硬化工程後に前記 貼り合わされた2枚の透明基板のギャップ内に液晶材料 を注入する態様にて液晶表示素子を完成させると、注入 後の液晶材料の配慮状態は所望の好ましい配筒状態とな り、表示品位の優れた液晶表示素子を製造することがで きる。また、前記2枚の透明基板を貼り合わせる工程前 に予め2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上 に液晶材料を滴下することにより2枚の透明基板のギャ ップ内に液晶材料を配置させる態様にて液晶表示素子を 完成させると、配向線の配向性が所定の配向性に維持さ れるとともに、シール材の硬化工程において2枚の透明 基板のギャップ内にある液晶材料のには紫外線が照射さ れず、液晶材料の抵抗値が変化したり、成分が分解した りすることがないので、表示品位の優れた液晶表示素子 を製造することができる。

【〇〇〇7】 節記本発明の液晶表示素子の製造方法においては、シール村の硬化工程が、光学手段によって集光 した紫外線を2枚の透明基板のいずれか一方または双方 の基板の所動から前記2枚の透明基板間にあるシール材 へ向けて照射して前記シール材を硬化させる工程である のが好ましく、このような好ましい構成により、前記端 外線の選択的な照射を簡単に行うことができ、製造時間 を短時間化できる。

【0008】 また前記本路明の液晶表示素干の製造方法 においては、シール材の硬化工程が、シール材の塗布が、 ターンに対応した間ロパターンを有する紫外線遮光部材 を通過させて得られた紫外線のパターン光を、貼り合わ された2を放透明基板のいずれか一方または双方の基板 の外側から前記2枚の透明基板間にある前記シール材へ 向けて照射して前記シール材を硬化させることであるの が好ましく、このような好ましい構成により、紫外線の シール材への選択的な照射を高精(で行うことができ、 添温材料及び西側数の紫外線の照射がより高いレベル で抑制されることとなり、その結果、表示品位の優れた 液晶表表末を高い砂留まりで製造することができる。 【0008】

【発明の実施の形態】以下、本義明の代表的な実施形態 について説明する。

(第1の実施影態)図1は本発明の第1の実施影態によ る液晶表示素子の設造工程におけるシール材の硬化工程 を示した新面図であり、図において、11、12は各々 の内側面に配向接が形成され、この配向膜にラビング処 理が施されている一対のガラス基板、13は例えばアク リル系の常外線硬化型樹脂からなるシール材、20は平 行光に集光された紫外線である。なお、ここでは、スペーナを図示していないが、通常、2枚のガラス基板1 1、12間には所定の間隔(ギャップ)を保持するため

にスペーサが配設されている。 【〇〇10】以下、製造工程を説明する。先ず、表面に 配向隊を形成し、この配向隊にラビング処理を施した2 枚のガラス基板11、12を用意し、一方の基板(ガラ ス基板12〉の配向膜上に紫外線硬化型樹脂からなるシ 一ル材13を塗布し、能方の基板(ガラス基板11)の 配向隊上に図示しないスペーサを散布して閉希し、これ らを貼り合わせて空セルを形成する。ここでは、2枚の ガラス基板の一方の基板 (ガラス基板 12) にシール材 13を塗布し、他方の基板(ガラス基板11)にスペー サを敬布して固着させたが、いずれか一方の基板にシー ル材13を塗布し、かつ、スペーサを敷布して翻巻させ でもよい。図3はシール材13が表面に形成されたガラ ス基板12をその上方から見た平面図であり、図1では 素子領域 (実際に液晶表示素子となる部分) のみを示し ているが、この図3に示すように、多くの場合、シール 材は素子領域を医薬するための線状パターン(シール 材) 13と2枚の基板の貼り合わせ端度を高めるための 補脂用の締状パターン(シール材)13aとからなる。 級状パターンの幅は特に限定されないが一般に 1. 0~ 2. 0mmである。

【0011】次に、関2の紫外線出射装置を用いて平行 光に集光された紫外線20をガラス基板12の外側から シール材13へ向けて照射してシール材13を硬化させ る。ここで、平行光に集光された紫外線20はシール材 13の塗布パターンに沿って走査させる。平行光に集光 された紫外線20のスポット線(資径または長径)は、 前記シール材13.13aの標と影響もしくは小さいこ とが必要である。ここで、図2の紫外線出射装置の構成 を簡単に説明する。図において、14は超高圧水銀灯、 15は楕円集光鏡、16は凹レンズ、20は平行光に集 光された紫外線であり、この装置は一般的に用いられる 投影露光装置の光学系である。 お事圧水器灯14から出 射した紫外線が楕円集光線15で集光され、変に凹シン ズ16で平行光に集光される。この平行光に集光された 紫外線20はこれら超高圧水線灯14、楕円集光線15 及び関レンズ16からなる光学系が開業しない駆動機構 によって移動することによって走査される。なお、凹レ ンズ16を用いず楕円集光線15の光学設計のみでも平 行先を得ることが可能である。また、平行光に集光され た紫外線20を一旦光ファイバーで取り込んで分岐させ て出射させることにより、紫外線20を走寄させるため の機構を簡略化及び小型化することができる。

【0012】次に、従来と同様にして、シール材13の 硬化が行われた前記空セルと液晶材料を溜めたブールを 真空槽中に器壁し、真空槽やさある一定の真空度にした 後、空セルの一方の注入ロモブールに浸し、真空槽内の 圧力を大気圧に戻すことによって空セルドに会員科料を 毛網管現象によって吸い上げる。そして、空セルの全面 に液晶が広がると注入口に対口刹を塗布してセルを封 し、完成パネルとする。

【0013】このような本業施形態の液晶表示素子の製 造工程では、シール材13にのみ平行光に集光された紫 外線20を照射するようにしてシール材13の硬化を行 うので、セル(貼り合わされた2枚の透明基板11,1 2) 内の素子領域(実際に液晶表示素子となる部分)に ある配筒篠には実質的に紫外線が照射されない。従っ て、素子領域における配向線の特性変化により配向膜と 液晶材料(液晶分子)間のプレチルト角が不揃いになる ことを防止することができ、その結果、しきい値ムラの ない表示晶位に優れた液晶表示素子を得ることができ る。なお、平行光に集光された紫外線20がシール材1 3から外れて崇子領域の配向際に照射されてしまうこと を確実に防止し、かつ、シール材13を未硬化領域を残 すことなく硬化させるために、平行光に集光された紫外 綴20のスポット幅(直径または長径)をシール材13 のパターンの鍵とほぼ影響またはそれ以下の幅にし、燃 外線20を複数回走売してシール材13の未硬化領域を 無くすようにするのが好ましい。

【GO14】 (第2の実施料態) 図4は本発線の第2の 実施形態による液晶展示素子の製造工権におけるシール 材の硬化工程を示した断菌型であり、図において、図1 と同一奇号は関一または相当する部分を示し、20 a が 集束光に集光された紫外線である。なお、こでは、ス ベーサ各個示していないが、通常、2枚のガラス基板1 1、12間には所定の間隔(ギャップ)を保持するため にスペーサが配配されている。

【0015】すなわち、本実施形態による設慮表示素子の製造工程は、シール材13に照射する紫外線として集 東光の環外接200を用いる以外は前記謂、10実施形態 のそれと基本的に同じである。なお、図51世東実先の繁 が線200を出かける紫外線出射装置である。図におい て、図2と回一符号は同一または相当する部分を示し、 36は合レンズである。図在正水線灯14から出射した 紫外線が楕円紫光鏡15で果光され、更に合レンズ36 で集東光に果光される。なお、集東光に集光された紫外 線200を一旦光ファイバーで取り込んで分岐させて出 射させることにより、紫外線200を光波させるための 機構を簡極化及び小型化することができる。

【OO16】このような本業無彩態の液温表示素子の製造工程においても、前記第10実施形態と同様の効果を 得ることができる。また、前記第10実施影像では、シ ール材13のパターン(編が変更された場合、紫外線出射 装置における楕円鬼光鏡15を取り換えるか、楕円集光 鏡15とレンズ16間の庭間を設置するという影性な作 集により、平行光の紫外線20のスポット幅(債径また は紫外線出掛装置の凸レンズ66を呼みの違うものに取 り換えるという簡単な作業で、無東光の紫外線20aの スポット幅(區径または長径)を容易に変更できる。後 本性に優れている。なお、集東光の紫外線20aの ル材13から外れて第千領域が配回向膜に照射されてしま 方とを容襲に防止し、かつ、シール材13を未硬化館域を表すことなく硬化さからために、頼記第1の実施影 想と同様に、集東光の紫外線20aのスポット幅(匠間等 または長径)をシー材13gのパターンの幅(匠間等 または長径)をシー材13gのパターンの幅(匠間等 またはそれ以下の幅にし、集東光の紫外線20aのメポット幅(匠間等 またはそれ以下の幅にし、集東光の紫外線20aのメポット幅(の正登してシール材13の本硬化領域を無くすようにす るのが好ましい。

【〇〇17】(第3の実施形態)図7は本発明の第3の 実施形態による液晶要示表子の製造工程におけるシール 材の硬化工程を示した断面図であり、図において、図1 と同一符号は同一または相当する部分を示し、17が液 晶材料である。

[0018] 図6は本実施形態の製造工程のフローチャートであり、このフローチャートは一般的な消下工法の ロローを示している。すなわち、本実施形態は消下工法 を用いた液晶表示者子の製造工程である。

【9019] 以下、これらの図に基づいて落場を乗弄テの製造工程を説明する。先ず、裏面に配向限を形成し、この配向限にラゼング処理を終した2枚のガラス基板11、12を開業し、一方の基板の配向膜上に製外接硬化1、2を順本し、他方の基板の配向膜上に図序とないスペーサを散布して開着する。そして、両ガラス基板11、2を良空機中に配置し、標内が最適な真空度に適したら、両ガラス基板11、12の一方の基板にある。ここで、2枚のガラス基板11、12の一方の基板にある。ここで、2枚のガラス基板11、12の一方の基板にある。

【0020】次に、前記第1の実態影響で費用した業外 総出射装置を用いてガラス基板12の外側からシール材 13へ向けて平行光に集先された業外線20を無料して シール材13を硬化させる。ここで、平行光に集光され た紫外線20はシール材13の塗布パターンに沿って走 まさせる。平行光に集光された紫外線20のスポット幅 (値径まだは長径)は、前記シール材13,13aの幅 と両等もしくは小さいことが必要である。そして、最後 にガラス基板の切断を行って、液晶セルの実際に液晶表 未書ととなるがシを取得する。

【0021】このような本実総形態の液晶表示素子の製造工程では、シール材13にのみ平行光に集光された紫

外線20 を照射するようにしてシール村13の場化を行 うので、添品セル内の素子領域(実際に成品表示素子と なる部分)におる液晶材料17及び配向膜に洗品表示素子 料料の根池部が変化したり、成分が分解したりすること がなく、しかも、配向膜の特定を化よい見て設定と液品 材料(液晶分子)間のプレチルト角が不揃いになること を防止することができ、その相乗、しきい埋ようのない を示品など係れた液晶表示素子を得ることができる。

【0022】なお、本実施形態において、表示品位に優 れた液晶表示素子が再現性よく得られるようにするため には、紫外線がシール材にのみ擦射されるようにする器 度を、前記第1及び第2の実施形態におけるそれよりも 一層高くし、かつ、両ガラス基板の貼り合わせ後、紫外 線を照射するまでの時間を前記第1及び第2の実施形態 の製造工程におけるそれよりも短時間化する必要があ る。これは、前述のとおり、適下工法においては、シー ル材に紫外線を照射する際、セル内にはシール材に巡接 して液晶材料が存在しており、配向漆の特性変動だけで なく液晶材料の特性変動が液晶表示素子の表示品位に大 きく影響を与えるので、この液晶材料への紫外線の照射 をできるだけ心なくする必要があり、また、際ガラス基 板の貼り合わせ後、紫外線を照射するまでの間、シール 材は未硬化状態にあるため、紫外線を照射するまでの時 間が長くなると、未硬化状態のシール材が液晶材料中に 混入して、液晶材料の特性が変動してしまうためであ

【0023】(第4の実施形態) 本発明の第4の実施形態による液晶表示素子の製造工程は紫外線出射装置として前起図515束した紫外線は射装置を用いた以外は第3の実施形態の液晶表示素子の製造工程と同様である。 [0024] このような本実施形態の液晶表示素子の製造工程ではおいても、前記部3の実施形態と同様に、シール材の硬化工程において液晶をセル内の素子領域(実際に次層表表素素子となる動か)にある液晶材料17及び配向膜には支援的に紫外線を開射したりことなくシール材

両額には実質的に紫外線を照射したりことなくシール材 を硬化することができ、しきい感ようのない表示品位に 優れた液晶素用素子を得ることができる。また、前起第 2の実施影想と同様に集末光の紫外線 2 ○ □ のスポット 幅(値程末には長径)を用意に変更でき、シール材 1 3 のパラーン幅が変更された場合の作業性に優れるという 効果が得られる。

【0025】 (第5の実施の形態) 図8は本実明の第5 の実施形態による家温表示素子の設立工程におけるシール材の優化工程を示した所能図であり、図において、 1と同一符号は同一または相当する部分を示し、30は 学行光や集束に業先していたご常外線である。61は 紫外線遮光部村で、これは、ガラス基版62とガラス基 板62の上面に形成された場色に着色されたレジストパ ターン63とからなり、シール村13の塗赤パターンに 対応した期ロパターン64を有している。ここで、ガラス基板62の板厚は2.0~5.0~mの範囲にして、 憩などの影響によって紫外線選先部材61が反ったりす るのを防止している。なお、図9がこの紫外線選先部材 をその上方かた見た平面図である。

【0026】すなわち、本実施形態の液晶表示素子の製 巻工程は、液晶セル内のシール材13の後布パターンに 対応する棚口パターン64を有する紫外線遮光部材61 を液晶セルに隣接させて配置し、この紫外線遮光部村6 1を介して液晶セルに向けて紫外線30を照射して、シ 一ル材13にのみ選択的に紫外線30を照射するように したものである。従って、このような本案施形態の液晶 表示素子の製造工程においても、紫外線30の照射工程 において、液晶セル内の業子領域(実際に液晶表示業子 となる部分〉には紫外線が照射されないため、前記第1 の実施形態と関様に、素子領域における配向膜の特性変 化により配筒膜と液晶材料(液息分子)間のプレチルト 角が不嫌いになることを防止することができ、その結 果、しきい彼ムラのない表示品位に優れた液晶表示条子 を得ることができる。また、前紀第1~第4の実施形態 では紫外線を平行光や集東光に楽光するための特別な光 学部材(楕円集光線15、凸レンズ36、凹レンズ等) を用いる必要があり、平行光や集東光に集光した紫外線 20.20 aをシール材13に向けて走査させる必要が あるが、本実施形態では紫外線遮光部材61を液晶セル に隣接させ、液晶セルの全面に対して紫外線を一回照射 するだけでよいので、作業が簡単であり、また、設備費 も安価にできる利点がある。また、前記第1~第4の実 施形線では平行光や集束光に集光した紫外線20.20 aの走査中に誤って液晶セル内の素子領域 (実際に液晶 表示素子となる部分) にある液晶材料17及び配向膜に 紫外線20.20 aが緩射されてしまう可能性がある が、本実施形態では液晶セル内の素子領域は紫外線遮光 部材61によって完全に遮光されるので、液晶セル内の 業子領域への紫外線の照射をより築いレベルで助止する ことができる。

【〇〇27】 (第6の実施形態) 本発明の第6の実施形態による液温表示素子の製造工程は、前記第3の実施形態と同様の滴下工法による製造工程であって、シール材の硬化工程を前記第5の実施形態におけるそれと同じにしたものである。

【0028】このような本業性形態の済温表素素子の 建工程でにおいても、前記第3の実施形態と同様に、 シール材の歴化工程において流晶セル内のま子前域(実際 に液品表示素子となる部分)にある液晶材料17及び配 向膜には実質的に紫外線を照射したりことなくシール材 を硬化することができ、しきい端ムラのない表示品位に 優れた液温素を素子を得ることができる。

【0029】なお、前記第5,6の実施影響で使用した 紫外線返光部材61は、前記第1~第4の実施形態にお いても、平行光の紫外線20または集東光の紫外線20 aが識ってセル内のシール材13の形成領域以外の領域 に照射されてしまうのを防止するための遮光部材として 使用できることは高うまでもない。

【0030】また、前部いずれの実施形態においても、 一方の基板の外側から紫外線を照射しているが、両方の 基板の外側から紫外線を照射してもよいことは賞うまで もない。両方の基板の外側から紫外線を照射する場合、 照射作業時間を短線できる。

[0031]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示 素子の解告方法によれば、表面に配向膜を有する2枚の 透明基板のいずれか一方の基板の配向膜上に紫外線硬化 型のシール材を塗布する工程と、前記2枚の透明基板の いずれか一方の基板の配向膜上にスペーサ材を散布して 固着する工程と、前記2枚の透明基板を互いの配向膜が 対向するように前紀シール材を介して貼り合わせる工程 と、前記貼り合わされた2枚の透明基板のいずれか一方 または双方の基板の外側から実質的に聊記2枚の透明基 板類にあるシール材のみに紫外線を照射して前記シール 村を硬化させる工程とを含むことにより、シール材の硬 化工程において、セル内(貼り合わされた2枚の透明基 板内)の液晶表示素子の表示領域になるべき領域にある 配向媒に実質的に紫外線を照射することなく、シール材 を硬化することができる。この結果、液晶表示素子の表 示領域になるべき領域にある配向膜の配向性が所定の配 向性に維持され、また、光配向鍵を用いた場合には、光 配向隊の再配向による異常配向が防止されることとな る。従って、シール材の硬化工程後に貼り合わされた2 枚の透明基板のギャップ内に液晶材料を注入する、所 謂、(真空)注入法にて液器表示素子を完成させた場 会、注入後の液晶材料の配向状態は所能の好ましい配向 状態となり、表示品位の優れた液晶表示素子を製造する ことができる。また、2枚の透明基板を貼り合わせる工 程前に予め2枚の透明基板のいずれか一方の基板の配向 膜上に液晶材料を滴下する、所謂、滴下工法にて液晶表 赤素子を完成させた場合、配向鍵の配向性が所定の配向 性に維持されるとともに、2枚の透明基礎のギャップ内 にある液晶材料抵抗糖が変化したり、成分が分解したり しすることがなく、表示品位の優れた液晶表示素子を製 造することができる。

【図繭の簡単な段類】

【図1】 本発明の第1の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面関であ る。

【図2】本発明の第1の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程で使用した紫外線 出射装置の側面図である。

【図3】図1に示すシール材が表面に形成されたガラス 基板をその上方かた見た平面図である。

【図4】本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図であ

[図5] 本発明の第2の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程で使用した紫外線 出射装置の側面図である。

【図6】本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の 製造工程を示すフローチャート(一般的な進下工法のフ ローチャート) である。

【顕7】本発明の第3の実施形態による液晶表示素子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図であ

【図8】本発明の第5の実施形態による液晶表示楽子の 製造工程におけるシール材の硬化工程を示す断面図であ

【図9】図8に示す紫外線遮光部材をその上方から見た 平面図でる...

【図10】真空注入法によるセル内への液晶材料の注入 工程を示した側面図である。

【図11】渝下工法による液晶表示素子の製造工程にお ける液晶材料滴下後の基板の貼り合わせ工程を示した側 面倒である。

[符号の説明] 11. 12 ガラス基板

13 シール材

14 超高压水銀灯

15 楕円集光線

16 凹レンズ

20 平行光に築光された紫外線

6 1 紫外線遮光部材

